# 乙烯基三乙氧基硅烷表面改性纳米 SiO<sub>2</sub>

欧阳兆辉<sup>1,2</sup> 伍 林<sup>1,2</sup> 李孔标<sup>2</sup> 易德莲<sup>2</sup> 秦晓蓉<sup>2</sup>

(1. 湖北省高温陶瓷与耐火材料重点实验室,武汉 430081;

2. 武汉科技大学应用化学研究所,武汉 430081)

**摘 要** 采用硅烷偶联剂 A-151 处理的纳米二氧化硅(SiO<sub>2</sub>)粒子,具有良好的疏水性,并且反应 副产物没有腐蚀性,有利于保护设备和环境。对改性前后纳米 SiO<sub>2</sub> 的表面进行研究,证明该工艺能 够实现纳米 SiO<sub>2</sub> 的表面改性,能够有效分散纳米 SiO<sub>2</sub> 聚集体。红外光谱分析表明,A-151 确实已经 和纳米 SiO<sub>2</sub> 表明的羟基发生了化学反应。

关键词 纳米二氧化硅(SiO2),表面改性, 硅烷偶联剂

# Study on surface modification of nano-SiO2 with vinyl-silane

Ouyang Zhaohui<sup>1,2</sup> Wu Lin<sup>1,2</sup> Li Kongbiao<sup>2</sup> Yi Delian<sup>2</sup> Qin Xiaorong

(1. Hubei Province Key Laboratory of Ceramics and Refractories, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081;2. Applied Chemistry Research Institute, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081)

**Abstract** Nano-silica was treated with vinyl-silane A-151, which had a good hydrophobicity; on the other hand, it is advantageous that byproduct is harmless to equipments and environment. The surface status of nano-silica before and after modification were studied. It was verified that modification of nano-silica can be carried out by this technics and the aggregation of nano-silica can be dispersed effectively. The analysis of FTIR proved that the A-151 had been successfully grafted on the surface of nano-silica.

Key words  $nano-silica(SiO_2)$ , surface modification, silicane coupling agent

纳米二氧化硅(SiO<sub>2</sub>)表面存在的活性硅羟基、 吸附水及制备工艺导致其表面出现的酸区<sup>[1]</sup>,使其 呈亲水性,限制了 SiO<sub>2</sub> 超细效应的充分发挥,在有 机相中难以浸润和分散,使其在某些有特殊要求的 领域无法使用。因此必须对其进行表面改性,目的 是改变超细 SiO<sub>2</sub> 表面的物化性质,提高其与有机分 子的相容性和结合力,改善加工工艺。

本研究采用硅烷偶联剂 A-151 改性纳米 SiO2。

## 1 实验装置及流程

实验采用 SK2-1-10H 型回转式管式电阻炉作

为表面改性加热器,其内径为 37mm,长度为 340mm,管内径里面放置装有纳米 SiO<sub>2</sub> 的容器。实 验流程如图 1 所示。

先使 N<sub>2</sub> 经过干燥塔 2 除去塔内杂质和水分,然 后经过预热器 3 预热到一定温度,在预热器 3 出口 连接 1 个三通管,其中一支路的 N<sub>2</sub> 用来对纳米 SiO<sub>2</sub> 进行预热处理,另一支路的 N<sub>2</sub> 和 A-151 蒸气 混合。预处理时,关闭偶联剂支路,预处理完毕后, 开通偶联剂支路;N<sub>2</sub> 和 A-151 混合蒸气一起进入表 面改性加热器 7 的底部,在预设的温度下反应一定 时间后;关闭偶联剂支路,继续用热氮气吹扫一定时

基金项目:湖北省教育厅自然科学基金资助(2003BC3);湖北省科技厅自然科学基金资助(批准号:2003ABA075) 作者简介:欧阳兆辉(1977-) 男,硕士研究生。

伍林(1965-),男,副教授,硕士生导师,生物学博士后,从事纳米材料制备与应用等领域的研究。



间,关闭装置,取出改性纳米 SiO2。

## 2 结果讨论与表征

## 2.1 表面羟基数的测定[2]

称取 2.0g 纳米 SiO<sub>2</sub> 于 200mL 烧杯中,加入 25mL 无水乙醇和 75mL 20%的 NaCl 溶液。搅拌 均匀,然后用 0.1mol/L 的 HCl 溶液或 0.1mol/ LNaOH 将 pH 值调整到 4.0。然后缓慢加入 0.1mol/LNaOH 溶液,使pH 值升到 9.0,保持 20s, 并维持pH 不变。依公式(1)计算每(nm)<sup>2</sup> 的纳米 SiO<sub>2</sub> 表面积上羟基的个数(*N*):

$$N = \frac{CVN_A \times 10^{-3}}{Sm} \tag{1}$$

公式(1)式中  $C \ge NaOH$  的浓度(0.1mol/L), $V \ge p H$  值从4.0升到 9.0时所消耗的0.1mol/LNaOH 的体积(mL), $N_A$  是阿佛加得罗常 数,S 是纳米 SiO<sub>2</sub> 比表面积(nm<sup>2</sup>/g),m 是纳米 SiO<sub>2</sub> 的质量(g)。

通过上述方法测得改性前的纳米 SiO<sub>2</sub> 表面的 羟基值为 2.6 个/  $(nm)^2$ ,改性后纳米 SiO<sub>2</sub> 表面的羟 基值是 0.62 个/  $(nm)^2$ 。

## 2.2 亲油化值的测定

亲油化值越高说明产品的疏水性越好,采用乙醇法来测定<sup>[3]</sup>。将 0.25g 纳米 SiO2 置于 50mL 二次蒸馏水中,向其中加入无水乙醇直至纳米 SiO2 完 全浸润,记录无水乙醇的加入量 V(mL),亲油化值可由公式(2)计算,未改性的纳米 SiO2 立即沉降到 底部,改性后的纳米 SiO2 漂浮在液面上,亲油化值 计算为 35.82 %。

亲油化度 = 
$$\frac{V}{V+50}$$
 ×100 % (2)

#### 2.3 沉降试验

表征改性纳米 SiO<sub>2</sub> 的亲油疏水性,取改性前后 的纳米 SiO<sub>2</sub> 各 0.10g 分别置于 2 个洁净干燥的试 管中,每个试管注入 5mL 环己烷和 10mL 二次蒸馏 水,振荡,置于超声分散器中分散 30min。未改性纳 米 SiO<sub>2</sub> 很快就沉降到的试管底部,上层是澄清的环 己烷。改性后的纳米 SiO<sub>2</sub> 在试管中呈淡黄色的悬 浊液;8min 中后开始出现明显的分层,下层为澄清 的水,上层为淡黄色胶状体。说明改性后的纳米 SiO<sub>2</sub> 有极强的亲油疏水性。

## 2.4 试样的 X射线光电子能谱

为了探讨改性前后试样表面特性以及试样与偶 联剂的作用机理,对改性前后试样进行 X 射线光电 子能谱研究,未改性纳米 SiO<sub>2</sub> 表面上的硅原子 (Si2p)化学位移是 104.1eV,改性后减至 103.9eV, 化学位移变化较小;而氧原子(O1s)从 532.75eV 增 至 533.63eV,化学位移变化较大,说明改性剂是直 接与 SiO<sub>2</sub> 表面的氧原子发生作用。其原因是,纳米 SiO<sub>2</sub> 表面的 Si-OH 转变为 Si-O-Si,由于 Si 原子的 电负性比氢大,致使氧的化学位移增大,SiO<sub>2</sub> 表面 的硅原子没有直接与改性剂作用,因而化学位移变 化很小。

## 2.5 试样的红外光谱分析

我们采用德国 bruke 公司的 VER TEX70 傅立 叶红外光谱仪对包覆物结构检测。干燥溴化钾放入 研钵中研磨,加入纳米 SiO<sub>2</sub> 样品,轻轻研磨、压片。 改性前后纳米 SiO<sub>2</sub> 的红外光谱图见图 2。



图 2 改性前后纳米 SiO2 的红外光谱图

谱图中的吸收峰归属如下:960cm<sup>-1</sup>是 Si-OH 的弯曲振动吸收峰,1000~1100cm<sup>-1</sup>处的吸收峰是 Si-O-Si 键的伸缩振动引起的,1630cm<sup>-1</sup>的吸收峰是 H-O-H 弯曲振动引起的,3400cm<sup>-1</sup>吸收峰是羟基的 伸缩振动引起的,说明了 SiO<sub>2</sub> 纳米粒子表面羟基的 存在。改性后纳米 SiO<sub>2</sub> 在 1640cm<sup>-1</sup>处没有看到吸 收峰,主要碳碳双键偶极距变化很小,吸收峰非常 弱。从 3000cm<sup>-1</sup>左右新出现的甲基伸缩振动吸收 峰,以及 960cm<sup>-1</sup>、3400cm<sup>-1</sup>吸收峰明显减弱,说明 羟基的量有所减少,也说明了 A-151 确实与 SiO<sub>2</sub> 纳 米粒子表面的羟基相偶合或链接。 2.6 接枝在超细 SiO<sub>2</sub> 表面上的硅烷偶联剂的几何 构型及键长电荷分布

根据文献<sup>[4]</sup>提出的超细 SiO<sub>2</sub> 表面硅烷偶联剂 的接枝机理,对 A-151 气体分子在纳米 SiO<sub>2</sub> 表面接 枝结构进行简化处理,SiO<sub>2</sub> 表面的硅原子以 1 个 Si-O 键与 A-151 连接,其它键采用羟基饱和。并且运 用 Berny 能量梯度法,采用 6-31 G基组,对 A-151 气 体分子在超细 SiO<sub>2</sub> 表面接枝的几何构型优化。在 计算中,采用 DFT<sup>[5]</sup>中的 B3L YP 方法,电荷采用 Mulliken 分布,计算均用 Gaussian2003 软件在 SGI1450 工作站上完成。优化出的 A-151 气体分子 在纳米 SiO<sub>2</sub> 表面接枝的部分几何构型如图 3 所示。 计算出的分子中的键长及电荷分布如表 1 所示。



图 3 A-151 在纳米 SiO2 表面接枝的部分构型图

表1	B3LYP/ 6-3G优化的 A-151 在纳米 SiO <sub>2</sub>				
表面接枝的几何参数					

元素	键	键长/ nm	净电荷
0	R (1,2)	16.946	- 0.814730
0	R (2,3)	16.857	- 0.910220
Si	R (3,4)	17.427	1.405860
0	R (3,6)	17.009	- 0.819284
0	R (3,9)	18.627	0.406347
Н	R (4,5)	9.205	- 0.778409
Н	R (6,7)	9.689	0.410983
Н	R (9,10)	10.884	- 0.094410
С	R (9,11)	13.416	0.170966
С	R (11,12)	10.878	- 0.239740
Н	R (11,13)	10.864	- 0.143638

# 3 改性纳米 SiO<sub>2</sub> 对丁基橡胶的增强作用

利用 XK-160 开放式炼胶机对卤化丁基橡胶、 填料、硫化剂和改性剂等进行混炼均匀;在 145 下,利用 XLB-D(Q)350 ×350 ×2 25T 平板硫化机 对混炼胶硫化 40min。通过试验,未改性的纳米 SiO2 填充丁基橡胶,不但起不到增强作用,拉伸强 度还有所下降。这是由于纳米 SiO2 粒径小,表面能 大.易干团聚.通常以二次聚集体的形式存在.并与 丁基橡胶的相容性不好,这在一定程度上对其增强 性能产生不同程度的影响。其复合材料受到外界作 用力时,弱界面首先受到破坏,出现裂纹[6]。改性后 纳米 SiO2 填充丁基橡胶,当其用量为3%,拉伸强度 达到最大,并且其拉伸强度远大于不填充的和填充 未改性的纳米 SiO<sub>2</sub> 的丁基橡胶。这是由于纳米 SiO2 经过有机物质处理后,纳米粒子由"刚"转 "柔",提高了表面活性,增加了与聚合物链之间的相 容性和结合力<sup>[7]</sup>。另外,改性后纳米 SiO<sub>2</sub> 不易二次 聚集,其表现小尺寸效应、量子效应、电子隧道效应、 不饱和价效应等,使纳米颗粒与橡胶大分子发生键 合作用,甚至会在一定程度上弥补界面结合力的不 足。受到外力作用时,纳米粒子不易与基体脱离,在 基体内产生很多的微变形区,吸收大量的能量,使基 体较好地传递所承受的外应力,而且因为应力场的 相互作用,又能引发基体屈服,消耗大量的冲击能, 从而达到同时增韧和增强的作用<sup>[8]</sup>。

# 4 结 论

选用 A-151 作为表面改性剂,不产生对设备的 腐蚀和环境的污染,反应产生的副产物乙醇气体可 以用水来吸收。纳米 SiO2 粒子经 A-151 表面改性 处理后,疏水性良好,表面羟基数明显减少,粒子之 间相互作用力明显减弱,团聚行为得到较大改善。 改性后纳米 SiO2 和丁基橡胶有良好的相容性,填充 丁基橡胶能显著地提高其拉伸强度。

#### 参考文献

- [1] 刘鹏,薛群基,田军,等.[J].化学物理学报,2003,16(6) 481~486
- [2] 潘懋. [J]. 化学世界, 1993, 8 380~383
- [3] 王惠玲, 宁延生. [J]. 无机盐工业, 2002, 34(2) 33~35
- [4] Wu W, Chen J. F, Shao L, et al. [J]. J Univ Sci Technol Beijing, 2002,9(6) 426~430
- [5] Seminjo J M, Politzer F, Modern Density Functional theory: a tool for Chemistry [M]. New York: Elseiver, 1995
- [6] 吴伟端,潘兆橹,赵煌.[J].电子显微镜报,2001,20(1) 68
- [7] 吴绍吟. [J]. 弹性体, 2003, 13(1) 57~62
- [8] 程钢,赵国群,管延锦.[J].应用科技,2002,29(12) 39~41 收稿日期:2005-07-05

修稿日期:2005-07-21